

career_support

就職情報／キャリア支援

キャリア形成支援概要 > 就職支援概要 > 就職関連情報／情報リンク集 >
採用担当者の方へ／求人登録 >

NEWS

[NEWS 一覧へ](#)

- 2024.08.02 大学の活動 > 京都企業を知る！企業訪問プログラム
「1DAYオフィス訪問～国際的な仕事に関連する企業を巡ろう～」を開催
- 2024.07.09 大学の活動 > 【キャリアセンター】UIターン相談会を開催（7月17日更新）
- 2024.06.14 大学の活動 > 「Otani University Smile Station ～日本の文化を伝えよう～念珠作りワークショップ」を開催

CONTENTS

▼ キャリアセンター概要 ▼ キャリアセンターのサポート内容 ▼ 就職実績

キャリアセンター概要

▲ キャリアセンターってどのようなところ？

将来の就職や進学について考えるための情報提供や支援プログラムを実施し、皆さんが納得できる進路を決定していけるようサポートしています。

進路についての相談窓口だけでなく、採用試験対策講習・資格取得講習を開講しています。また、進路・就職を考えるため情報収集や資料を閲覧することも出来ます。

▲ 開室時間

※大学行事・長期休暇などにより変更になる場合があります。

開室日	時間
平日 【土・日・祝日が授業実施日の場合は開室】	9：00～17：00

▲ キャリアセンターが行う主なキャリア支援プログラム

種類	対象
進路ガイダンス	第1～2学年対象
就職ガイダンス	学部第3学年 修士課程第1学年
インターンシップ	全学年対象
キャリア支援講習	全学年対象

＞ キャリア支援プログラム

＞ 各種ガイダンス

＞ インターンシップ・プログラム

▲ キャリアセンターのサポート内容

▲ キャリア・アドバイザーによる個別相談・面接指導

キャリアセンターには、キャリア・カウンセラーの資格を持ったアドバイザーや、企業での人事経験のあるアドバイザーが在籍。経験豊富なアドバイザーが個人面談で、進路決定やインターンシップの参加、履歴書の書き方など、進路・就職に関わるさまざまな質問に答え、アドバイスしています。

Webを活用した求人情報の公開

本学への求人情報は「進路・就職システム／求人検索NAVI」でいつでも閲覧できます。これらの情報はキャリア・アドバイザーも共有し、学生へのアドバイスにも役立てています。

[＞ 進路・就職システム／求人検索NAVI](#)

卒業生に対する就職支援

本学では、卒業後も就職支援を行っています。既卒者向けの求人の紹介や個人面談など、状況に応じた支援を行っています。また、ハローワークやジョブパークの活用方法についても紹介しています。

[＞ 卒業生への就職支援](#)

コロナ禍におけるサポート

コロナ禍での就職活動サポートを目的として、一部の支援行事についてオンラインによる参加や動画の公開を行っています。詳細はOTANI UNIPAを参照してください。

[＞ OTANI UNIPA](#)

就職実績

就職率や主な就職先について、大学全体や各学部の情報公開しています。

[＞ 就職実績](#)

[Page top](#)

[受験生の方](#) [在学生・留学生の方](#) [保護者の方](#) [企業・一般の方](#) [卒業生の方](#) [教職員へ](#)

[大谷大学について](#)

[学部・大学院](#)

[キャンパスライフ](#)

[就職・キャリア](#)

[学術研究](#)

[入試情報](#)

[学習支援](#)

[学生生活サポート](#)

[地域連携](#)

[生涯学習講座](#)

[高大連携](#)

[図書館](#)

[博物館](#)

[校友活動](#)

[クラブ活動](#)

[新着一覧](#)

[教育情報の公表](#)

[内部質保証](#)

[教員免許状更新講習](#)

[外国人留学生関連情報](#)

[事務局案内](#)

[人権教育・人権問題](#)

[公正な研究活動推進に
ついての取り組み](#)

[各種証明書の申込窓口](#)

大谷大学

〒603-8143 京都市北区小山上総町

TEL : 075-432-3131 (代表)

[交通アクセス](#)

[資料請求](#)

[＞ サイトポリシー](#)

[＞ SNSによる情報発信](#)

[＞ ウェブサイトにおける情報
収集](#)

[＞ プライバシーポリシー](#)

[＞ 学校法人 真宗大谷学園](#)

[＞ 大谷中・高等学校](#)

[＞ 採用情報](#)

[＞ リンク集](#)

[＞ 教職員へ](#)



Copyright © 2009 Otani Univ. All Rights Reserved.